

第 24 回パルプ技術セミナー参加募集

主催: 紙パルプ技術協会
企画: パルプ技術委員会

今年で 24 回を迎えるパルプ技術セミナーを開催します。
本セミナーは各分野でご活躍の方を講師としてお迎えし、パルプの製造に携わる技術者、研究者を対象にした基礎講座です。本セミナーに参加し、ご活用をお願いします。

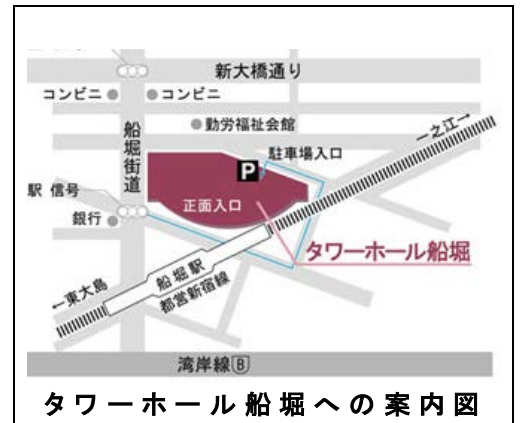
開催日 平成 30 年 5 月 10 日(木)13:00 ~11 日(金)15:05

会場 タワーホール船堀5階小ホール

(東京都江戸川区船堀4-1-1)

アクセス 都営新宿線 船堀駅下車、徒歩約 1 分

(参加費、申込み期間については申込書をご覧ください。)



プログラム

【5月10日(木)】

13:00-13:05	開会挨拶	パルプ技術委員長 日本製紙株式会社 参与	越 智 隆
13:05-13:35	製紙原料としての木材チップの世界的動向	日本製紙連合会 常務理事	上 河 潔
13:35-13:55	チップ工場の操業と品質管理	日本製紙株式会社	吉 永 謙 嗣
13:55-14:25	日本の古紙の現状と課題(仮)	古紙再生促進センター	中 田 広 一
14:25-14:40 休憩		
14:40-15:10	古紙原料品質低下に対応する DIP 製造技術	相川鉄工株式会社	藤 田 和 巳
15:10-15:40	脱墨パルプ製造における安定化ハロゲン適用とその利点	片山ナルコ株式会社	佐藤慎太郎
15:40-16:10	クラフト蒸解の基礎とシミュレーションモデルによる連続蒸解釜の最適化	紙パルプ技術協会 専務理事	宮 西 孝 則
16:10-16:40	パルプ収率に影響を与える要素と向上策	伯東株式会社	土 田 人 史
16:40-16:55 休憩		
16:55-17:55	【特別講演】リグニン化学構造の多様性と規則性、および、それらの化学的反応性との関係	東京大学大学院 教授	松 本 雄 二
18:10-19:40	懇 親 会	2階 イベントホール 瑞 雲	

【5月11日(金)】 9:30-15:05

9:30-10:15	洗浄の基礎とわが国での洗浄技術の変遷	MIP コンサルタント事務所 代表	岩 崎 誠
10:15-11:00	KP洗浄工程での向流洗浄の効果について考える	横河ソリューションサービス(株)	森 芳 立
11:00-11:30	クラフトパルプ工程未晒洗浄の基本及び未晒洗浄機	アンドリッツ株式会社 取締役	萩 原 幹 児
11:30-12:00	洗浄設備の進歩と洗浄効率を向上させる技術	バルメット株式会社	具 延
12:00-12:25	新 NBKP 設備の操業経験	中越パルプ工業株式会社	林 靖 浩
12:25-14:00 昼食休憩		
14:00-14:30	パルプ工場排水の特徴と活性汚泥による処理について	日本製紙株式会社	渡 邊 誠 幸
14:30-15:00	パルプ系排水処理設備の基礎と事例紹介(仮)	住友重機械エンバイロメント株式会社 環境プラント統括部 エンジニアリング部	安部俊彦(仮)
15:00-15:05	閉会挨拶	紙パルプ技術協会 専務理事	宮 西 孝 則